



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 108877661 A

(43)申请公布日 2018.11.23

(21)申请号 201811005410.X

(22)申请日 2018.08.30

(71)申请人 云谷(固安)科技有限公司

地址 065500 河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

(72)发明人 谢正芳 楼均辉

(74)专利代理机构 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 11315

代理人 许志勇

(51)Int.Cl.

G09G 3/3208(2016.01)

G09G 3/3266(2016.01)

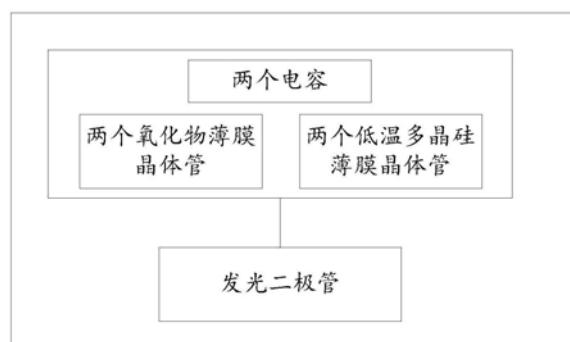
权利要求书2页 说明书4页 附图2页

(54)发明名称

像素结构、驱动方法、像素电路和显示面板

(57)摘要

本申请公开了一种像素结构、驱动方法、像素电路和显示面板，该像素结构包括：发光二极管、四个晶体管和两个电容，该四个晶体管中包括两个氧化物薄膜晶体管和两个低温多晶硅薄膜晶体管。本发明实施例中的像素结构、像素电路和显示面板中，通过在具有七个晶体管的像素结构采用两个氧化物薄膜晶体管和两个低温多晶硅薄膜晶体管的组合方案，既可以为更高性能的OLED驱动提供方案，也可以改善现有OLED驱动方式的诸多不足之处，增加电容保持时间。



1. 一种像素结构,其特征在于,包括:

发光二极管、四个晶体管和两个电容,

该四个晶体管中包括两个氧化物薄膜晶体管和两个低温多晶硅薄膜晶体管。

2. 如权利要求1所述的像素结构,该四个晶体管包括第一晶体管(M2)、第二晶体管(M1)、第三晶体管(M4)、第四晶体管(M3),该至少一个电容包括第一电容和第二电容,其中

第一晶体管(M2),包含:第一端,用来接收像素数据信号;第二端;以及控制端,用来接收第一路信号,并根据第一路信号使该像素数据信号自第一端传送至第二端;

第二晶体管(M1),包含:第一端、第二端及控制端,第二晶体管(M1)用来根据第二晶体管的控制端及第二晶体管(M1)的第一端的电位差,产生驱动电流以驱动该发光二极管,其中第二晶体管的第一端电性耦接于第一晶体管(M2)的第二端;

第三晶体管(M4),包含:第一端,用来接收第一电压;第二端,电性耦接于第二晶体管(M1)的第一端;以及控制端,用来接收第二路信号,并根据第二路信号使第一电压提供至第二晶体管(M1);

第四晶体管(M3),包含:第一端,用于接收第二电压;第二端,电性耦接于第二晶体管(M1)的第二端和该发光二极管;以及控制端,用来接收第三路信号,并根据第三路信号使第二电压至第四晶体管(M3)的第一端提供至第四晶体管(M3)的第二端;

第一电容,包含:第一端,电性耦接于第四晶体管(M3)的第二端、第二晶体管(M1)的第二端和该发光二极管;第二端,电性耦接于第二晶体管(M1)的控制端和第一晶体管(M2)的第二端;

第二电容,包含:第一端,电性耦接于第四晶体管(M3)的第二端、第二晶体管(M1)的第二端、该发光二极管和第一电容的第一端;第二端,电性耦接于第一电压和第三晶体管的第一端。

3. 如权利要求2所述的像素结构,其特征在于,

第二晶体管(M1)和第四晶体管(M3)为氧化物薄膜晶体管;

第一晶体管(M2)和第三晶体管(M4)为低温多晶硅薄膜晶体管。

4. 如权利要求3所述的像素结构,其特征在于

第一路信号在初始化阶段、采样阶段、编程阶段、发光阶段的电平信号分别为低电平、低电平、低电平、高电平,其中,第一路信号为扫描信号之一;

第二路信号在初始化阶段、采样阶段、编程阶段、发光阶段的电平信号分别为高电平、低电平、高电平、高电平,其中,第二路信号为发光控制信号;

第三路信号在初始化阶段、采样阶段、编程阶段、发光阶段的电平信号分别为高电平、高电平、高电平、低电平,其中,第三路信号为扫描信号之一;

该像素数据信号在初始化阶段、采样阶段、编程阶段、发光阶段的电平信号分别为低电平、低电平、高电平、低电平。

5. 一种像素结构的驱动方法,应用于如权利要求1-4任一项所述的像素结构,其特征在于,包括:

在初始化阶段,第一晶体管(M2)、第四晶体管(M3)导通,第二晶体管(M1)、第三晶体管(M4)关断;

在采样阶段,第一晶体管(M2)、第三晶体管(M4)导通,第二晶体管(M1)、第四晶体管

(M3) 关断；

在编程阶段，第一晶体管 (M2)、第二晶体管 (M1) 导通，第三晶体管 (M4)、第四晶体管 (M3) 关断；

在发光阶段，第二晶体管 (M1) 导通，第一晶体管 (M2)、第三晶体管 (M4)、第四晶体管 (M3) 关断。

6. 一种像素电路，其特征在于，包括：

如权利要求1-5任一项所述的像素结构和驱动方式。

7. 一种显示面板，包括至少一个如权利要求6该的像素电路。

像素结构、驱动方法、像素电路和显示面板

技术领域

[0001] 本申请涉及像素电路领域，尤其涉及一种像素结构、驱动方法、像素电路和显示面板。

背景技术

[0002] 随着显示面板技术的不断发展，有机发光二极管 (Organic Light Emitting Diode, OLED) 显示面板作为一种自发光的显示器件，与传统的薄膜晶体管液晶显示面板 (Thin Film Transistor Liquid Crystal Display, TFT-LCD) 相比，不仅不需要背光源，还具有重量轻、抗震性好、响应时间快、视角广、能耗低、低温特性好等优点，被广泛地应用在各个领域中。

[0003] 现有的OLED驱动提供的4T2C的方案中，存在漏电和功耗较高的情况。

发明内容

[0004] 有鉴于此，本发明实施例提供了一种像素结构、驱动方法、像素电路和显示面板，用于解决现有技术中OLED显示面板中漏电和功耗较高的缺陷。

[0005] 第一方面，本发明实施例提供了一种像素结构，包括：发光二极管、至少三个晶体管和至少一个电容，

[0006] 该四个晶体管中包括两个氧化物薄膜晶体管和至少一个低温多晶硅薄膜晶体管。

[0007] 第二方面，本发明实施例提供了一种像素电路，包括至少一个第一方面的像素结构。

[0008] 第三方面，本发明实施例提供了一种显示面板，包括至少一个第二方面的像素电路。

[0009] 本发明有益效果如下：

[0010] 本发明实施例中的像素结构、像素电路和显示面板中，通过在像素结构中采用两个氧化物薄膜晶体管+至少一个低温多晶硅薄膜晶体管的组合方案，从而达到降低漏电、提高对比度和降低功耗的效果。

附图说明

[0011] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域的普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0012] 图1为本发明实施例提供的一种像素结构的示意图；

[0013] 图2为本发明实施例提供的像素结构的电路示意图；

[0014] 图3为本发明图2所示实施例提供的像素结构对应的扫描信号时序图。

具体实施方式

[0015] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本申请具体实施例及相应的附图对本申请技术方案进行清楚、完整地描述。显然，所描述的实施例仅是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。

[0016] 应当理解，尽管一些元素用数字术语（例如，第一，第二，第三等）指定，但应该理解，这样的指定仅用于指定来自一组相似元素的一个元素，但不限制任何特定顺序的元素。这样，在不脱离示例性实施例的范围的情况下，被指定为第一元素的元素可以被称为第二元素或第三元素。

[0017] 本发明的各种示例性实施例的各个特征可以部分地或完全地彼此结合或组合，并且如本领域技术人员充分理解的，可以在技术上实现各种互通或驱动，并且各个示例性实施例可以是彼此独立地执行或通过关联关系一起执行。在下文中，将参考附图详细描述本发明的各种实施例。

[0018] 需要说明的是，本公开的实施例中采用的晶体管的源极、漏极在结构上可以是对称的，所以其源极、漏极在物理结构上可以是没有区别的。在本公开的实施例中，为了区分晶体管除作为控制端的栅极，直接描述了其中一极为第一端，另一极为第二端，所以本公开实施例中全部或部分晶体管的第一端和第二端根据需要是可以互换的。例如，本公开实施例的晶体管的第一端可以为源极，第二端可以为漏极；或者，晶体管的第一端为漏极，第二端为源极。

[0019] 图1是本发明的一个实施例提供的一种像素结构的示意图。如图1所示，本发明实施例提供了一种像素结构，该像素结构包括：

[0020] 发光二极管、至少三个晶体管和至少一个电容，该四个晶体管中包括两个氧化物（Oxide）薄膜晶体管（Thin Film Transistor, TFT）和两个低温多晶硅（Low Temperature Poly-silicon, LTPS）TFT。

[0021] 本发明实施例中，通过在像素结构中采用两个氧化物薄膜晶体管+两个低温多晶硅薄膜晶体管的组合方案，从而达到降低漏电、提高对比度和降低功耗的效果。

[0022] 图2为本发明实施例提供的4T2C的一种像素结构的电路示意图；

[0023] 可选地，作为一个实施例，该四个晶体管包括第一晶体管M2、第二晶体管M1、第三晶体管M4、第四晶体管M3，该至少一个电容包括第一电容和第二电容，其中

[0024] 第一晶体管M2，包含：第一端，用来接收像素数据信号Vdata；第二端；以及控制端，用来接收第一路信号Scan2，并根据第一路信号Scan2使该像素数据信号自第一端传送至第二端；

[0025] 第二晶体管M1，包含：第一端、第二端及控制端，第二晶体管M1用来根据第二晶体管的控制端及第二晶体管M1的第一端的电位差，产生驱动电流以驱动该发光二极管，其中第二晶体管的第一端电性耦接于第一晶体管M2的第二端；

[0026] 第三晶体管M4，包含：第一端，用来接收第一电压VDD；第二端，电性耦接于第二晶体管M1的第一端；以及控制端，用来接收第二路信号EM，并根据第二路信号EM使第一电压VDD提供至第二晶体管M1；

[0027] 第四晶体管M3,包含:第一端,用于接收第二电压Vinit;第二端,电性耦接于第二晶体管M1的第二端和该发光二极管;以及控制端,用来接收第三路信号SCAN1,并根据第三路信号SCAN1使第二电压至第四晶体管M3的第一端提供至第四晶体管M3的第二端;

[0028] 第一电容,包含:第一端,电性耦接于第四晶体管M3的第二端、第二晶体管M1的第二端和该发光二极管;第二端,电性耦接于第二晶体管M1的控制端和第一晶体管M2的第二端;

[0029] 第二电容,包含:第一端,电性耦接于第四晶体管M3的第二端、第二晶体管M1的第二端、该发光二极管和第一电容的第一端;第二端,电性耦接于第一电压和第三晶体管的第一端。

[0030] 应理解,第一电压VDD可以为电源电压。

[0031] 进一步的,如图2所示,第二晶体管M1和第四晶体管M3为氧化物薄膜晶体管;

[0032] 第一晶体管M2和第三晶体管M4为低温多晶硅薄膜晶体管。

[0033] 一方面,在本发明实施例中,第二晶体管M1采用氧化物薄膜晶体管,通过利用氧化物薄膜晶体管比低温多晶硅薄膜晶体管的Ioff低的特点,可以减小OLED阳极漏电,降低黑态亮度,提升对比度。

[0034] 另一方面,在本发明实施例中,第一晶体管M2和第三晶体管M4采用低温多晶硅薄膜晶体管,可以提供较高的迁移率,进而降低TFT尺寸;可以提供较好的稳定性,适合第一晶体管M2和第三晶体管M4维持常开状态;还可以降低Emi t信号的负载。

[0035] 应理解,在本发明实施例中,第四晶体管M3采用氧化物薄膜晶体管,可以提供合适大小的迁移率,不需要做较大的TFT以进行补偿,缩小空间较小;由于亚阈值摆幅(Subthreshold swing,SS)较大,有利于像素电路的灰阶展开,并使得IOFF较低,黑态亮度较低,且无ELA MURA现象。

[0036] 综上所述,本发明实施例中,通过将4T2C驱动电路中的部分TFT(在本实施例中为2个)采用为氧化物薄膜晶体管,达到了提高PPI,降低功耗的效果,同时可以增加电容的电位保持时间,不增加驱动信号数量。

[0037] 可选地,本发明实施例还提供了图2所示像素结构的驱动方法,包括:

[0038] 在初始化阶段,第一晶体管M2、第四晶体管M3导通,第二晶体管M1、第三晶体管M4关断;具体地,在初始化阶段,Scan2低电平,参考电压通过Vdata写入,对驱动晶体管即第二晶体管M1的控制端进行初始化;Scan1高电平,对OLED阳极进行初始化。

[0039] 在采样阶段,第一晶体管M2、第三晶体管M4导通,第二晶体管M1、第四晶体管M3关断;具体地,在采样阶段,进行阈值抓取,EM处于低电平,VDD写入。

[0040] 在编程阶段,第一晶体管M2、第二晶体管M1导通,第三晶体管M4、第四晶体管M3关断;具体地,在编程阶段,Vdata写入同时进行补偿。

[0041] 在发光阶段,第二晶体管M1导通,第一晶体管M2、第三晶体管M4、第四晶体管M3关断;具体地,在发光阶段,EM低电平,OLED发光。

[0042] 为便于理解,提供了上述驱动方法对应的信号时序图。

[0043] 图3为本发明图2所示实施例提供的像素结构对应的信号时序图。

[0044] 应理解,为了使本发明实施例的像素结构驱动发光二极管发光,在本发明实施例中,扫描信号在第一阶段、第二阶段、第三阶段的电平信号如图3所示:

[0045] 第一路信号Scan2在初始化阶段、采样阶段、编程阶段、发光阶段的电平信号分别为低电平、低电平、低电平、高电平，其中，第一路信号为扫描信号之一；

[0046] 第二路信号EM在初始化阶段、采样阶段、编程阶段、发光阶段的电平信号分别为高电平、低电平、高电平、高电平，第二路信号为发光控制信号；

[0047] 第三路信号SCAN1在初始化阶段、采样阶段、编程阶段、发光阶段的电平信号分别为高电平、高电平、高电平、低电平，第三路信号为扫描信号之一；

[0048] 该像素数据信号Vdata在初始化阶段、采样阶段、编程阶段、发光阶段的电平信号分别为低电平、低电平、高电平、低电平。

[0049] 本发明实施例还公开了一种像素电路，包括至少一个如前述图2所示实施例的像素结构。应理解，该像素电路中还可包括该像素结构对应的驱动方式。

[0050] 本发明实施例还公开了一种显示面板，包括至少一个前述像素电路。

[0051] 显然，本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的范围。这样，倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内，则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

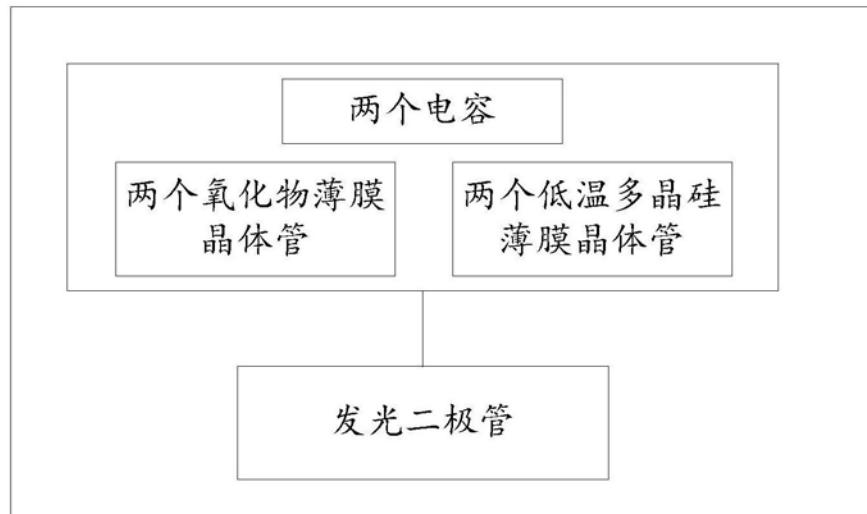


图1

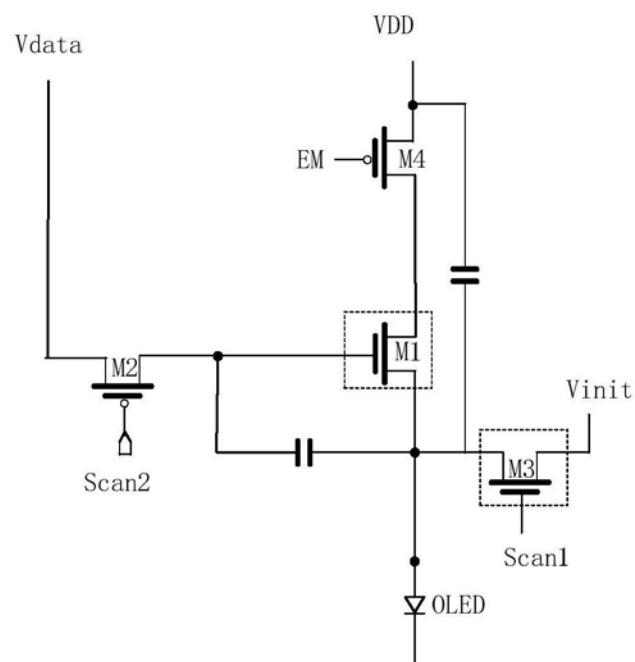


图2

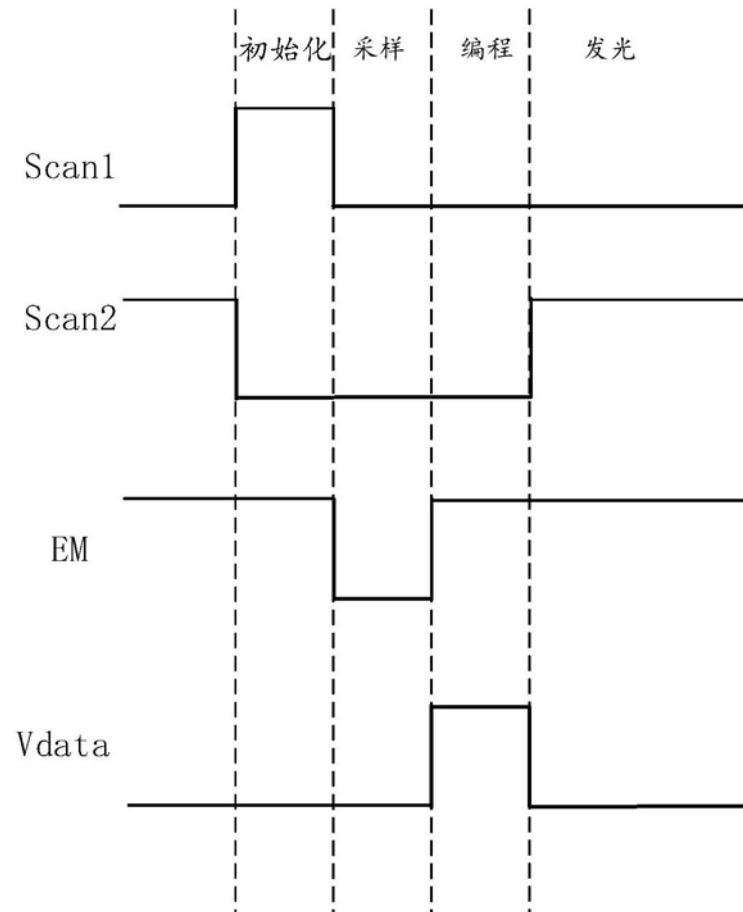


图3

专利名称(译)	像素结构、驱动方法、像素电路和显示面板		
公开(公告)号	CN108877661A	公开(公告)日	2018-11-23
申请号	CN201811005410.X	申请日	2018-08-30
[标]发明人	谢正芳 楼均辉		
发明人	谢正芳 楼均辉		
IPC分类号	G09G3/3208 G09G3/3266		
代理人(译)	许志勇		
外部链接	Espacenet Sipo		

摘要(译)

本申请公开了一种像素结构、驱动方法、像素电路和显示面板，该像素结构包括：发光二极管、四个晶体管和两个电容，该四个晶体管中包括两个氧化物薄膜晶体管和两个低温多晶硅薄膜晶体管。本发明实施例中的像素结构、像素电路和显示面板中，通过在具有七个晶体管的像素结构采用两个氧化物薄膜晶体管和两个低温多晶硅薄膜晶体管的组合方案，既可以为更高性能的OLED驱动提供方案，也可以改善现有OLED驱动方式的诸多不足之处，增加电容保持时间。

